

令和6年5月23日

各 位

地方独立行政法人岩手県工業技術センター 理事長

岩手県「i-SB法を活用したDX・GX支援事業」 技術普及セミナー
～接合技術を支える表面改質処理～

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび、標記セミナーを下記のとおり開催いたします。本セミナーでは、接着・接合に関連した表面改質技術の最新の動向およびi-SB法による接合技術について講演いたします。是非御参加を賜りますよう御案内申し上げます。

記

- 1 日 時 令和6年6月21日(金) 13時30分から16時30分まで(13時から受付開始)
- 2 場 所 ホテルシティプラザ北上 3階 薫風の間(〒024-0032 岩手県北上市川岸1丁目14-1)
- 3 主 催 地方独立行政法人岩手県工業技術センター
共 催 岩手大学分子接合技術センター、i-SB事業化プラットフォーム
- 4 内 容

時 間	テーマおよび講師
13:30~	開会
13:35~14:25	基調講演1 「VUV処理技術の現状と最新動向」 ウシオ電機(株) 光プロセスGBU、大阪大学 大学院工学研究科 有本 太郎氏 光エネルギーを利用した真空紫外光(VUV)処理に焦点を当て、エレクトロニクス実装において革新的な技術を切り拓くための取り組みについてご紹介します。
14:25~15:15	基調講演2 「高純度オゾンガスを用いたUV/プラズマフリーの真空プロセス技術、表面改質のご紹介」明電ナノプロセス・イノベーション(株) 戦略営業室 外山 栄太郎氏 高純度・高濃度オゾンガスを利用した濃度オゾンを利用した最新アッシング技術UVやプラズマを使用しない、ダメージレスな表面改質についてご紹介します。
15:15~15:20	休憩(5分)
15:20~15:40	一般講演(研究紹介) 「i-SB法による接合技術の取り組み紹介」 (地独)岩手県工業技術センター 主査専門研究員 村上 総一郎
15:45~16:25	個別相談会(名刺交換会)
~16:30	閉会

- 5 定 員 (現地会場)50名(定員になり次第、締切とさせていただきます。)
- 6 受 講 費 無料
- 7 申込方法 裏面又は当センターホームページ掲載の参加申込書に必要事項を御記入の上FAXまたはE-mailにより下記担当あて申し込みください。申込締切:令和6年6月19日(水)

【担当】 岩手県工業技術センター 機能材料技術部 須藤
電話 019-635-1115(代表) FAX 019-635-0311
E-mail: iiri-material@pref.iwate.jp

※本セミナーは、令和6年度岩手県「i-SB法を活用したDX・GX支援事業」の一環として開催します。

参加申込書

(令和6年6月21日開催 i-SB法を活用したDX・GX支援事業 技術普及セミナー
～接合技術を支える表面改質処理～)

送信先

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

機能材料技術部 須藤宛

FAX 019-635-0311

e-mail iiri-material@pref.iwate.jp

貴社名 _____

御連絡先 〒 _____

御担当者氏名 _____

TEL _____

FAX _____

参加者

氏名	所属	e-mail

個別相談会を希望される方

希望される講師名	
相談内容 ※差支えなければ御記入 ください	